

Partial Translation of
Japanese Utility Model Laid-Open Publication No. 57-138421
Filing Date: February 25, 1981
Inventor: Tadayuki OGAWA c/o NEC Corporation
Applicant of Utility Model: (423) NEC Corporation

[From page 6, line 16 to page 7, line 9]

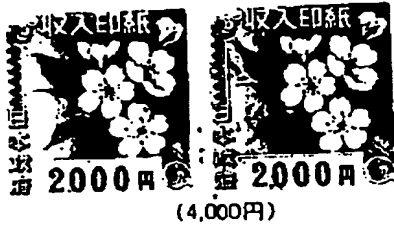
By defining a width of the upper electrodes 4a, 5a (or 4b, 5b) in a fan-like form as discussed above, it will become equivalent to one provided with a distributed constant line in which a line width gradually increases in extending from the strip line 8a (or 8b) towards the GaAsFET 2. The impedance of the distributed constant line becomes smaller as its line width becomes larger and it is therefore possible to achieve the effect of easing irregularities in signal phases at spots of the GaAsFET 2 of low impedance, wherein such irregularities are due to irregularities in lengths of the bonding wire 6a (or 6b) at spots where the impedance is high. Accompanying the gradual increase in line width, the impedance of the distributed constant line will also become gradually lower so that it is possible to achieve the effect that conversion of impedances is smoothly performed.

Rest Available Copy

公開実用 昭和57— 138421

正

Best Available Copy



実用新案登録願(9)

特許庁長官殿

H03H

昭和 年 56.2.25 日

考案者

名称

チオコウシカハハンドウタイソウチヨウ
超高周波半導体装置用
セイゴウカイロ

インピーダンス整合回路

考案者

者

東京都港区芝五丁目33番1号
日本電気株式会社内オガタニキ
小川忠幸

実用新案登録出願人

東京都港区芝五丁目33番1号
(423) 日本電気株式会社

代表者 関本忠弘

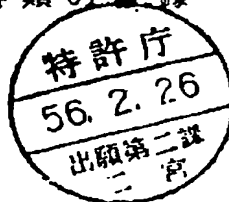
代理人

〒108 東京都港区芝五丁目33番1号
日本電気株式会社内

(6591) 弁理士 内原 晋

電話 東京 (03) 454-1111(大代表)

添付書類の目録



✓ 明細書 1通
✓ 図面 1通
✓ 委任状 1通
願書副本 1通

方式
審査

56 023688

228

明 細 書

1. 考案の名称

超高周波半導体装置用インピーダンス整合回路

2. 実用新案登録請求の範囲

半導体素子とキャパシタンス素子とを搭載した
金属の基体の上に前記キャパシタンス素子を含ん
で構成され、前記半導体素子に接続される前記キ
ャパシタンス素子の上部電極の幅にテーパーをも
たせて形成した事の特徴とする超高周波半導体装
置用インピーダンス整合回路。

5

10

3. 考案の詳細な説明

本考案は超高周波半導体装置用インピーダンス
整合回路に関し、特に小型な構成が容易な集中定
数型の超高周波半導体装置用インピーダンス整合
回路に関する。

15

バイポーラトランジスタ、電界効果トランジス
タ等の超高周波半導体素子とそれに接続される回

路のインピーダンスを広帯域にわたり整合させるには、浮遊容量あるいは寄生インダクタンス等の不要要素が生ずるのを避ける為に、可能な限り半導体素子に近接して整合回路を半導体装置の内部に設ける内部整合回路が不可欠である。このよう
 な内部整合回路の小型化および広帯域化を計る為に、一般に集中定数回路の低域通過型の構成が多く採用される。この場合、直列インダクタンスはボンディングワイヤーにより構成し、さらに並列キャパシタンスは片側の電極を放熱と接地を行な
 うために設けた導体にろう材などで接続して接地電極とし他方の電極を前記のボンディングワイヤーに接続して上部電極とする薄膜キャパシタにより構成した低域通過型の内部整合回路が多用され
 る。

近年、マイクロ波用増幅器は、広帯域化に加えて超高周波化、高出力化を計る必要性が高まっており、超高周波化を実現するため前記半導体素子にはシリコンバイポーラトランジスタと比較して電子移動度が高いGaAsFET（砒化ガリウム電界

効果トランジスタ、以下単にGaAsFETと略称する。)を用いる場合が多い。

このGaAsFETを用いる場合、単位FET(電界効果トランジスタ、以下FETと略称する。)を多数個並列に接続し大電流を流すことにより超高周波帯における高出力化が計られ、その整合回路は前述の内部整合回路を用いるのが一般的である。この場合、半導体素子のインピーダンスは単位FETの個数の増大に反比例して小さくなる。

加えて、^{1ツツ}X帯(8~12GHz)や^{ケーユー}Ku帯(14GHz帯)などの超高周波帯では、周波数が高いため半導体素子に寄生リアクタンスが付加されると共に単位FETの個数が増えるため半導体素子の幅が大きくなり、各単位FETへの超高周波励振電力の均等な分配及び各単位FETからの出力電力の合成が難しくなる。すなわち規格化された50^{オーム}Ωストリップ線路の幅より幅の広い半導体素子を用いて大電力化を計る場合、集中定数素子を用いた内部整合回路のキャパシタの上部電極の幅を半導体素子の幅とほぼ等しく形成しなければならず、

キャパシタに用いる誘電体の比誘電率あるいは厚みを変えて所望の電極面積と静電容量とを得ている。しかし、キャパシタが分布定数線路として作用する為に上部電極の位置によって超高周波数信号の位相が異なり、さらに前述のボンディングワイヤーに於いても信号の位相がずれる為に、マイクロ波励振電力を各単位 F E T に対し一様に分配するように、あるいは各単位 F E T の出力電圧を同位相で合成するようにボンディングワイヤーを多数本並列に接続することは自ずと制限を受けるという問題点がある。このように従来の超高周波半導体装置用インピーダンス整合回路には、インピーダンスを整合させる条件と信号の位相を揃える条件とを共に満足させるのが困難であるという欠点があり、従って整合回路を含む半導体装置において十分な増幅作用が行なわれないという欠点がある。

本考案の目的は、前記欠点を除去し、所要の帯域にわたって損失の少ない特性を容易に実現できる超高周波半導体装置用インピーダンス整合回路

5

10

15

20

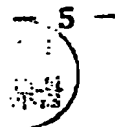
を提供する事にある。

本考案の回路は、半導体素子とキャパシタンス素子とを搭載した金属の基体の上に前記キャパシタンス素子を含んで構成され、前記半導体素子に接続される前記キャパシタンス素子の上部電極の幅にテーパをもたせて構成される。

以下、本考案について図面を用いて詳述する。

第1図(a)および(b)は、それぞれ本考案の一実施例を示す上面図および断面図である。放熱体を兼ねる金属の接地導体1上に半導体素子例えばGaAsFET2をろう材で溶接して載置し、その両側に高誘電体薄板^(a,3b)3を配置し、ストリップ線路8a(あるいは8b)からGaAsFET2に向って幅を扇状に広くした上部電極4a, 5a(あるいは4b, 5b)を高誘電体薄板^(a,3b)3上に形成して整合回路の並列キャパシタンスを構成している。

なお、高誘電体薄板^(a,3b)3の上下両面とも薄板メタライズされており、その下面は接地電極としてGaAsFET2と同様に接地基体1上にろう材で溶接して載置されている。高誘電体薄板3a(あるいは

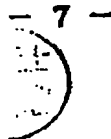


は3b)上に所望のキャパシタンスに対応した面積をもつよう形成した第1の上部電極4a(あるいは4b)と第2の上部電極5a(あるいは5b)とはボンディングワイヤー6a(あるいは6b)で接続し、さらに第2の上部電極5a(あるいは5b)とGaAsFET2の各セルとの間およびアルミナセラミック基板7^{a(あるいは7b)}上に形成されたストリップ線路8a(あるいは8b)第1の上部電極4a(あるいは4b)との間を同様にボンディングワイヤー10aおよび9a(あるいは10bおよび9b)で接続している。これらのボンディングワイヤーは、おのおの整合回路の直列インダクタンスを構成しており、所望のインダクタンスをもちかつマイクロ波励振電力の位相バランスが均一となる位置に配線されている。

前記の如く上部電極4a, 5a(あるいは4b, 5b)の幅を扇状にすることにより、ストリップ線路8a(あるいは8b)からGaAsFET2の方へ向って線路幅が次第に広がる分布定数線路を設けたものと等価になる。分布定数線路はその

線路幅が広がるにつれて、そのインピーダンスは小さくなるから、インピーダンスの高い個所でのボンディングワイヤー6a（あるいは6b）の長さの不揃いに起因する信号位相の不揃いはインピーダンスの低いGaAsFET2の個所では、緩和される効果を生ずる。また線路幅が次第に広がるに伴って分布定数線路のインピーダンスも次第に低くなるから、インピーダンスの変換が円滑に行なわれるという効果がある。

第2図は、第1図の実施例の等価回路を示す回路図である。入力端11から入力するマイクロ波信号は、直列インダクタンスL9a, L6a, L10aおよび並列キャパシタンスC4a, C5aから成る整合回路を経てGaAsFET2において増幅され、さらに直列インダクタンスL10b, L6b, L9bおよび並列キャパシタンスC5b, C4bから成る整合回路を経て出力端12から出力される。直列インダクタンスL9a, L6a, L10a（あるいはL10b, L6b, L9b）はそれぞれボンディングワイヤー9a, 6a,



10 a (あるいは10 b, 6 b, 9 b) に対応し
また並列キャパシタンスC4 a, C5 a (あるい
はC5 b, C4 b) はそれぞれ上部電極4 a, 5
a (あるいは5 b, 4 b) と接地基^体板1 との間の
キャパシタンスに対応する。



5

以上説明した如く、本考案にはキャパシタンス
素子の上部電極の形状を扇状に形成することによ
ってスムーズなインピーダンス変換が可能で反射
損失の少ない整合回路を構成できるという効果が
あり、特に高周波化、高出力化が要求される超高
周波半導体装置に用いられるインピーダンス整合
回路において、その効果が大きい。

10

なお本実施例に於いては2段の低域通過型のイ
ンピーダンス内部整合回路について説明したが、
整合回路の段数や型式はこれに限定されず、また
半導体素子についても電界効果トランジスタに限
定されるものではなくバイポーラトランジスタあ
るいはガンダイオード、インパットダイオード等
の2端子能動素子でも同等の効果が生まれる事は
明らかである。

15

20

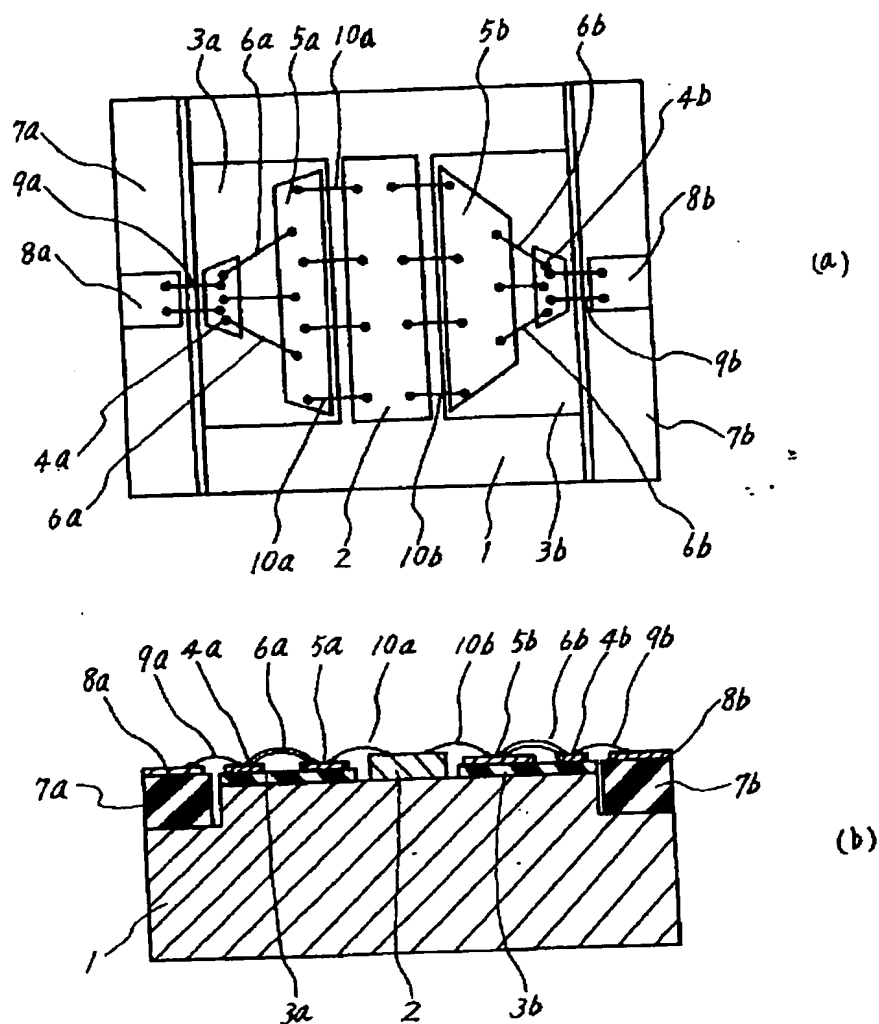
4. 図面の簡単な説明

第1図(a)および(b)は、それぞれ本考案の一実施例を示す平面図および断面図、第2図は第1図の実施例の等価回路を示す回路図である。

図において、1……接地基体、2……GaAsFET, ^(a, 3b)3……高誘電体薄板、4a, 4b, 5a, および5b……上部電極、6a, 6b, 9a, 9b, 10a, 10b……ボンディングワイヤー、^(a, 7b)7……アルミナセラミック基板および^(a, 8b)8……ストリップ線路である。

代理人 弁理士 内 原 晋

晋

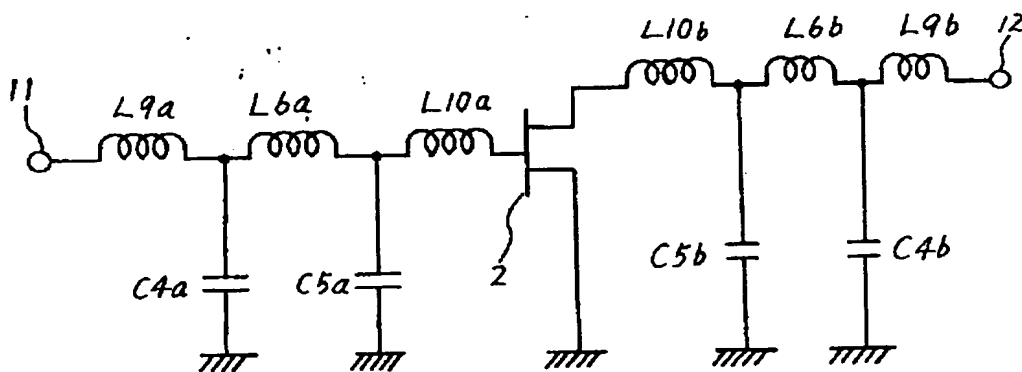


第 1 図

138421/2

代理人 弁理士 内原 晋





第 2 図

138421²/₂

代理人 井理士 内原 晋



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.